## PROJECTION EXPOSURE DEVICE

Publication number: JP61213814

Publication date: 1986-09-22

Inventor: HONDA TOSHIHIKO; NISHIZUKA HIROSHI;

**KOMORIYA SUSUMU** 

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international: H01

H01L21/30; G02B7/28; G02B7/32; G03F7/20; H01L21/027; G02B7/28; G02B7/32; G03F7/20; H01L21/02; (IPC1-7): G03F7/20; H01L21/30

- european:

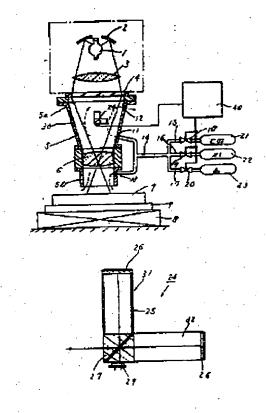
G02B7/32

Application number: JP19850054565 19850320 Priority number(s): JP19850054565 19850320

Report a data error here

#### **Abstract of JP61213814**

PURPOSE:To compensate the reduction rate and a focus position with a high precision by providing a refractometer which measures the refractive index of an environmental gas on or near a projection exposure device and providing a control system which compensates the projection magnification and the focus position on the basis of the measured value of this refractometer. CONSTITUTION:In a refractometer 24, and laser light projected to a beam splitter 27 through a transparent window 30 is separated by the beam splitter 27, and separated rays of light are interfered with each other after passing a reference optical path 31 and a measuring optical path 32 respectively. The intensity of light at this time is detected by a photodetector 29 to measure the refractive index of the air in a barrel 5; and if the measured refractive index is different from a preliminarily set value, a control part 40 controls a flow rate control valve on the basis of the measured value of the refractive index to supply each gas to the barrel 5. A variation of the refractive index to be compensated is obtained because the variation of the reduction rate and that of the focus position are related to the variation of the refractive index, and a gas composition is calculated, and the inside of the barrel 5 is adjusted to its gas environment to set the refractive index to a required value. Thus, the practical refractive index of a focusing lens 6 is compensated to a fixed value.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-213814

@Int\_CI\_4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)9月22日

G 02 B G 03 F 7/11 7/20 H 01 L 21/30 M-7448-2H 7124-2H

Z-7376-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称

投影露光装置

の特 昭60-54565 館

20出 顋 昭60(1985) 3月20日

勿発 明 者 本 俊 彦 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 株式会社日立製

作所内

勿発 眀 者

塚 西

 $\blacksquare$ 

弘

進

勿発 明· 者 小 森 谷

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

创出 願 人 株式会社日立製作所 砂代 理 弁理士 小川 勝男

外1名

発明の名称 投影露光装置

## 特許請求の範囲

- 1. 投影露光装置内又はその近傍に環境気体の屈 折率を測定する屈折率計を設けると共に、この屈 折率計の測定値に基づいて前記投影器光装置の投 影光学系の実質的な投影倍率や焦点位置の補正を 行なう制御系を設けたことを特徴とする投影露光 装置。
- 2. 制御系は投影光学系の鏡筒内にガスを供給し 得るように構成し、前記環境気体の屈折率測定値 に基づいて前記ガスの組成成分を調整し、鏡筒内 を一定の屈折率に保持し得る特許請求の範囲第1 項記載の投影露光装置。
- 3. 屈折率計は既知の屈折率の条件下に置かれた 基準光路と、環境気体の条件下に置かれた測定光 路と、これら両光路を通った光の干渉による光強 度を検出する光検出素子とを有し、前記両光路の 光強度の特性から環境気体の屈折率を算出する特 許請求の範囲第1項又は第2光記載の投影露光装

発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明は投影露光装置が設置される環境気体の 屈折率の変化を検出して投影光学系の補正を行な い、適切な投影倍率や焦点位置の設定を可能にし た投影露光装置に関するものである。

#### (背景技術)

半導体装置の製造工程の一つであるフォトリソ グラフィ工程に用いられる投影露光装置では、転 写されるパターンの微小化に伴って投影光学系の 縮小率も益々大きくなり、縮小率の僅かな変動が 素子パターンに大きな影響を与えることになる。 この縮小率の変動の一つに空気で代表される大気 の屈折率の影響があり、空気の温度、湿度、気圧 の変動によって空気の屈折率が変化され、投影光 学系における縮小率の変動が生することになる。

このようなことから、本出願人は先に空気の温 度、温度、気圧を検出することにより、投影光学 系の一部、たとえばレチグルとレンズ間の距離を

補正するなどして縮小率の変動を補正し、あるいは投影光学系の鏡筒内に種々のガスを供給して鏡筒内のガス屈折率を一定に保持するなどの対策を提案している(特願昭59-11831号)。

しかし、この方法は前述のように空気の温度、 湿度、気圧の測定値からその時の空気の屈折率を 計算し、この計算値に基づいて投影光学系の制御 を行なうものであるため、いずれか一つの測定値 に誤差が生じていてもこれがそのまま屈折率の誤 差となる。また各測定値に夫々誤差が生じていれ ば重量的に誤差が大きくなるなどの懸念もあり、 投影光学系を高精度に補正する上での問題となる。 (発明の目的)

本発明の目的は空気等の環境気体の屈折率を直接検出し、これに基づいて投影光学系の縮小率や 焦点位置を補正することにより、温度、湿度、気 圧を測定する方式に比較して誤差のない高精度の 補正を行なうことができ、適切な縮小率および焦 点位置での投影露光を可能にした投影露光装置を 提供することにある。

#### (実施例)

第1図は本発明を縮小型投影露光装置に適用した実施例であり、水銀ランプ1の光を反射鏡2で反射した後、コンデンサレンズ3で集光してレチクル4を照明する。レチクル4はその下側の鏡筒5内に配設した結像レンズ6によりウェハ7の表面に結像され、レチクルパターンがウェハ7に転写される。ウェハ7はXYテーブル8、2テーブル9上に載置される。

前記鏡筒 5 は、大略逆円錐台形をした上筒 5 a と結像レンズ 6 の下側の円筒状の下筒 5 b とと 構成し、上筒 5 a はその上端をレチクル 4 を支持するホルダ 1 0 の下面に一体化させて内部を結はケンス 6 の上周緑に一体化させて内部を結像に一体化させて内部を結像とレズ 6 の下端に一体化させ、前記上筒 5 a には 2 に開口させている。そして、前記上筒 5 a には 0 の孔 1 1 1 2 を開設しており、孔 1 2 は開放させている・カ1 2 は開放してい 本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面からあき らかになるであろう。

#### (発明の概要)

本願において開示される発明のうち代表的なも のの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりであ る。

すなわち、投影露光装置内又はその近傍に環境 気体の屈折率を測定する屈折率計を設けると共に、 この屈折率計の測定値に基づいて前記投影露光装 置の投影光学系の実質的な投影倍率や焦点位置の 補正を行なう制御系を設けることにより、環境気 体の屈折率の測定誤差を極力低減でき、これによ り縮小率および焦点位置の補正を高精度に行うこ とができる。

屈折率計は、既知の屈折率の条件下に置かれた 基準光路と、環境気体の条件下に置かれた測定光 路と、これら両光路を通った光の干渉による光強 度を検出する光検出素子とを有し、その時の環境 気体の屈折率を直接に測定することができる。

る。このチューブ14には技チューブ15,16. 17を接続し、夫々には流量制御バルプ18, 19.20を介して二酸化炭素ガス源21、窓素 ガス源22および酸素ガス源23を接続している。 前記流量制御バルブ18.19.20には制御びい 40を接続し、後述する屈折率計の信号に基づい て各ガスの流量が制御され、これらの混合がスを 鏡筒6内に供給することができる。なお、これら 制御部40,各ガス源21.22.23.流量制 御バルブ18.19,20,チューブ14等、 関 に前記鏡筒5の孔11.12,13等により制御 系を構成している。

一方、前記上筒 5 a 内には屈折率計 2 4 を筒内壁に取着している。この屈折率計 2 4 は、第 2 図に詳細を示すように、互いに直角に配置した基準光路 3 1 は、一端に反射鏡とを備えている。基準光路 3 1 は、一端に反射鏡2 6 を有し他端にピームスプリック 2 7 を有して内部を真空状態に保った透明ガラス筒 2 5 にて構成している。また、測定光路 3 2 は、前記ピーム

スプリッタ 2 7 に対して前記透明ガラス筒 2 5 と同一距離だけ離して配置した反射鏡 2 8 を有している。そして、このピームスプリッタ 2 7 には前記光検出素子 2 9 を対向配置すると共に、前記上筒 5 a の一部に形成した透明窓 3 0 を通して図外のレーザ光源からのレーザ光が投射されるように構成している。

を制御して各ガスを夫々の枝チューブ 1 5 . 1 6 . 1 7 からチューブ 1 4 を通して鏡筒 5 内に供給する。鏡筒 5 では上筒 5 a および下筒 5 b に夫々孔 1 1 . 1 3 を通して各ガスが供給される。

ここで、空気の屈折率変化は1気圧、標準大気 組成、20℃近傍において、

屈折率変化量 (ppm)=0.93 or -0.36 or

+0.018 + 8

の関係が成り立つ。

但し、δ, = 気温変化 (C),

δ, = 気圧変化 (mm H g)

δ<sub>R</sub> =相対温度(%)

δ =空気組成による屈折率変化量(ppm) であり、

この δ は、二酸化炭素ガス(100%) = 158ppm.

窒素ガス(100%) =5ppm.

酸素ガス(100%) =-20ppmである。

更に、縮小率変化量は、

縮小率変化量(PPM) ≒ 2.5 × 屈折率変化量(PPM) の関係がある。また、

ける屈折率、即ち鏡筒 5 内の空気ないしガス環境 の屈折率を測定できる。

以上の構成の投影露光装置によれば、水銀ランプ1の光でレチクル 4 を照明すると共に、結像レンズ6 によってレチクルパターンをウェハ7 上に投影露光し得ることはこれまでと同じであり、その詳細な説明は省略する。

一方、屈折率計24では、透明窓30を通して ピームスプリッタ27に投射されたレーザ光が ピームスプリッタ27により分離され夫々基準 路31および測定光路32を通った後に干渉と るが、この時の光強度を光検出素子29に折れて 検出することにより、鏡筒5内の空気の屈折して 別定することができる。そして、の別定に折した、 が率が予め設定している値と異なるときにより ではなるとはながないる。 ではないないるにおける結婚にすれが生 が変化され、その縮小倍率や焦点位置にずれが生 ずることを意味している。

したかって、この屈折率の測定値に基づいて、 制御部40では流量制御バルブ18.19.20

焦点位置変化量 (μm) ≒0.5 × 屈折率変化量 (PPM)

の関係がある。

なお、鏡筒 5 の上筒 5 a に供給されたガスは孔 1 2 を通して排出され、下筒 5 b に供給されたガスは下方の閉口から排出され、各筒内は一定の圧力に保たれる。

(効果)

(1) 投影光学系内またはその近傍に環境気体の 屈折率を測定する屈折率計を配置しているので、 この環境気体の屈折率を直接測定してその測定値 の精度を高めることができ、これにより光学系の 実質的な屈折率を一定に保つと共に光学系の縮小 率や焦点位置を一定に制御し、高精度の投影露光 を達成することができる。

(2) 屈折率計は、基準光路と、測定光路とを有 し、これらを失々通過した光の干渉を利用してそ の時の屈折率を測定する構成であるので、光学系 内に容易に設置でき、光学系直近の屈折率を正確 に測定できる。

(3) 測定した屈折率に基づいて、制御系では光学系内に種々のガスを混合して供給し、光学系内の環境気体が所定の屈折率となるように制御することができるので、前記した縮小率や焦点位置の一定化を応答性よく制御することができ、特に高速の投影露光に追随できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の全体構成図、 第2図は屈折率計の構成図である。

1 …水銀ランプ、 4 … レチクル、 5 … 鏡筒、 5 a … 上筒、 5 b … 下筒、 6 … 結像レンズ、 7 … ウェハ、 1 1, 1 2, 1 3 … 孔、 1 4 … チューブ、 1 8, 1 9, 2 0 … 流量制御パルブ、 2 1 … 二酸化炭素ガス源、 2 2 … 窒素ガス源、 2 3 … 酸素ガス源、 2 4 … 屈折率計、 2 6, 2 8 … 反射鏡、 2 9 …光検出素子、 3 1 … 基準光路、 3 2 … 測定光路、 4 0 … 制御部。

代理人 弁理士 小川 腸

例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

たとえば、屈折率計は基準光路又は測定光路の一方の反射鏡を光路に沿って移動可能とし、この反射鏡を移動したときの干渉の変化によって行に引撃を求めることもできる。また各光路は平行に配置してもよく、更に基準光路は屈折率が既知のであればガラス、透明液体等の光透過部材を用いて構成してもよい。また、使用するガスは窒素がスに代えて、空気やヘリウム等を用いる数値が相違することは言うまでもない。

## (利用分野)

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である縮小型投影露光装置に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、結像光学系を用いてパターンを投影露光する装置の全てに適用できる。

第 1 図

